

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-163955

(43)Date of publication of application: 25.06.1990

(51)Int.CI.

H01L 23/373 CO1B 31/06 H01L 23/14

(21)Application number: 63-319241

(71)Applicant:

TEKUNISUKO:KK

(22)Date of filing:

17.12.1988

(72)Inventor:

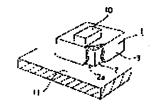
**SEKIYA SHINJI** 

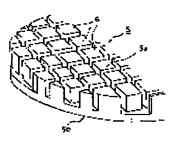
#### (54) COATING-TYPE HEAT SINK AND ITS MANUFACTURE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To reduce an amount of diamonds used and to obtain this heat sink which can be worked easily by a method wherein a base body forming a solid body of a required shape is provided and a diamond film is formed on all faces excluding one face of the base body.

CONSTITUTION: A base body 2 forming a solid body of a required shape such as a nearly rectangular parallelepiped shape, a cylindrical shape or the like is provided; a diamond film 3 is formed on all faces excluding one face 2a of the base body 2. A plurality of protrusion parts 6 whose upper faces are flat are formed on one face of a substrate 5 by a grinding means, an embossing means or the like; coating faces 5a are formed; diamond films are formed on the coating faces by a vapor growth means or the like. After that, a grinding operation is executed from the other face 5b, where the diamond coating is not formed, of the substrate 5; the protrusion parts 6 are separated into each piece as the base body 2; a heat sink 1 where the diamond film 3 has been formed on all faces excluding the face 2a of the base body 2 is formed.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

即日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-163955

fint. Cl. 5

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)6月25日

H 01 L 23/373 C 01 B 31/06 H 01 L 23/14

C 8821-4G

6412-5F 7738-5F

23/36 23/14

審査請求 未請求 請求項の数 2

(全5頁)

砂発明の名称

被覆型ヒートシンク及びその製造方法

識別記号

②特 題 昭63-319241

顧 昭63(1988)12月17日

伊発 明 者

東京都品川区東品川3丁目25番21号 株式会社テクニスコ

勿出 顋 人 株式会社テクニスコ 東京都品川区東品川3丁目25番21号

弁理士 秋元 輝雄 外1名 78代 理 人

#### 1.発明の名称

被覆型ヒートシンク及びその創造方法

## 2. 特許請求の範囲

- (1) 略直方体形状或は円筒状等の所要形状の立体 を成す基体を有し、この基体の一面を除く他の 全ての面にはダイヤモンド被談が形成されてい ることを特徴とする被覆型ヒートシンク。こ
- ② 基板の一方の面に研削あるいは型線などの手 段で上面が平坦な複数の突出部を形成して被覆 面とし、験被理画に気相成長などの手段により ダイヤモンド被数を形成した後に、前記基板の ダイヤモンド被覆されていない他の一方の面か 6 研削を行うことで前記突出部を基体として個 々に分離させ、以て前記兼体の一面を熱く他の 全ての面にダイヤモンド被談が形成されたヒー トシンクを形成することを特徴とする被覆型 ヒートシンクの製造方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【雇業上の利用分野】

本発明は、例えばレーザーダイオードなどの半 単体チップを延旋などにマウントするときに使用 される特に高熱伝導性のヒートシンクに関するも o 7 8 8.

#### 【従来の技術】

従来の、この種のヒートシンク21の例を示す ものが第8因であり、レーザーダイオード、イン パットダイオードなど高出力の半導体チップ 10 のケーシング11などへのマウント時において は、前紀半導体チャプ10の発熱量が膨大である ために、あらゆる物質中で乗も熱伝導率の高いダ イヤモンドモヒートシンク21として使用するも のであり、これにより前紀半導体チップ10の発 鳥を高い効率で前記ケーシング11に伝達し冷却 効果を高めるものである。 この作用により、こ の顔のヒートシンク21はヒートスプレッダーと 称される場合もある。

・【発明が解決しようとする課題】

#### 特別平2-163955(3)

宣方体形状のものを使用していたのに対し、基体 4として円質状としたもので、ダイヤモンド被属 3が被膜として形成される(次項の製造方法も参 船)ものであるので、このように如何なる形状の ヒートシンク1も所要形状の立体に形成可能であることを示すものである。 角、この実施例の作 用効果は前の実施例と全くに同様であるので、ここでの詳細な短明は省略する。

つぎに、上記録成としたヒートシンク1の製造 方法について説明する。

第3回に示すものは基板5であり、この基板5の一方の面には、この基板5が全異都材など加工性の高いものであれば切削加工などの適宜の手段で緩破に所定間隔の一定衆さの減加工を施すことで、複数の突起部8が形成されて被覆面5aとされ、他の一方の面は無加工の平板状とされ返接面5bとされている。

尚、前記基板5を形成する部材がセラミックスなど加工性の低い部材であるとき、或は前記突起都6の平面形状が円形など切削加工で形成するこ

ヤモンド被理されていない連接面5 bから、例えばカップ状の砥石12 などにより前記した機加工の深さまで連する研磨加工が築され(第 4 図参照)、前記突起部6 の夫々が個々に分削されるものとなる。

この可磨加工のときには、例えば関示のように 作業テーブル13上に前記芸板5の被領面5aを 対峙させ、ワックス14で接着しておくことで前 記可避加工は容易に行えるものとなり、且つ前記 した初加工の輝きまで達した後にも突起略8の別 数などの不都合は生じない。

このようにして得られた夫々のダイヤモンド被 世 7 が成された突起 48 8 は、即ち本発明のヒート シンク 1 であり、前記 5 4 4 4 センド被 2 5 に は 両様な ダイヤモンド 被 1 7 が対応する ものとな り、 依って前記した 研磨 加工が行われた面のみが ダイヤモンド被 3 が 2 5 なれないものとなる。

ここで、前記した研磨加工に付いて特に説明を 加えれば、この研磨加工の大部分が前記基板5に とが囚嫌などきには型操しなどの手段で的起来超 部8を形成しても良い。

以上に説明したように形成された基板の一方の面、即ち、突起部Bが形成された被覆面5a似には、例えば気相成長法などによりダイヤモンド被匹でが形成される。 このダイヤモンド接続であるための気相成長法は、熱フィラメントでメチャン1(CH4)と水素(Ha)気体を分解しケインヤモ生成する熱フィラメントCVD法に次っては前配基板5に対して導電性を要求するものもるので、その場合には基板5割で素材の選択など適宜に対応させれば良い。

以上の方法で得られた基板5を示すものが第4 図であり、現在の気相成長法の一般的な技術水準では直径略50mの基板5の建板面5mの基板5の建板面5mの全面に対し均一な厚きのダイヤモンド被覆7が形成可能であり、その成長速度は100μm/毎時程度である。

次いで、この益板5の他の一方の頭、即ちダイ

対して行われ、加工の困難なダイヤモンド被配7 に対する研磨加工は極短区間であるので比較的に容易であり、且つ短時間で終了させることが可能である。

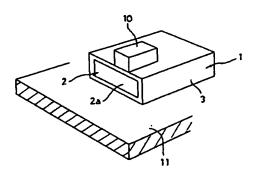
尚、ヒートシンク1のケーシング11上への投 置状態は第1図に示すものに限らず、例えば第5 図に示すようにダイヤモンド被覆7が行われた一 傾面をケーシング11に換触させても良いもので

#### 【発明の効果】

以上に説明したように本効明により、基体の一面を除く他の全ての面にはダイヤモンド被談が形成されている被類型とートシックとしたことで、ダイヤモンド被類の高い熱伝導性により極めてを発知的に高め性能を向上させると云う極めて優れた効果を奏し、更に、一方の面、のの被面面にダイケモンド被覆を施した後に、他の一方の節面からがサイヤモンド被覆が行われていない研磨面からが野して前距夫々の突起都を分離して被覆型とート

# 特開平2-163955(5)





第6図

